<u>Летняя научная школа</u> "Нанофизика низких температур"

Фонд
Дмитрия Зимина
«ДИНАСТИЯ»

Валерий Рязанов

Заведующий лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела РАН

Ср. 29 августа 2007, 14:30 - 16:00

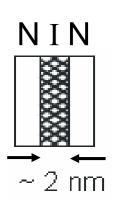
Гибридные структуры сверхпроводник-металл

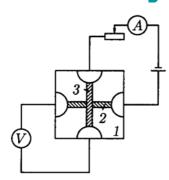
Лекция 3

План лекции

- Туннельные NIN, NIS и SIS переходы
- Кулоновская блокада в NIN туннельном переходе
- Одноэлектронный бокс и одноэлектронный транзистор
- Устройства, использующие кулоновскую блокаду
- Блоховские осцилляции в SIS переходах
- Устройства, использующие туннельные NIS переходы

Туннелирование между нормальными металлами. Туннельный NIN-переход.





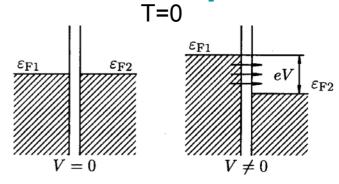
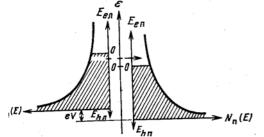


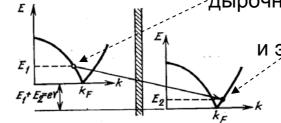
Диаграмма "полупроводникового" типа

скорость туннелирования слева направо:

 τ_l^{-1} =(2 π /ħ) |T|²N_r(ε), где |T| -средний туннельный матричный элемент; |T|² - средняя вероятность туннелирования, N_r (ε) –плотность сост. справа

$$I_{\text{nn}}(T=0) = Ae \int_{0}^{\text{eV}} d\epsilon \, \tau_l^{-1} N(\epsilon - \text{eV}) = \frac{2\pi eA}{\hbar} \int_{0}^{\text{eV}} d\epsilon \big|T\big|^2 N(\epsilon - \text{eV}) N(\epsilon) \approx \frac{2\pi eA}{\hbar} \big|T\big|^2 N^2(\epsilon_F) \text{eV} = \frac{V}{R_T}$$
дырочно-подобное E₁

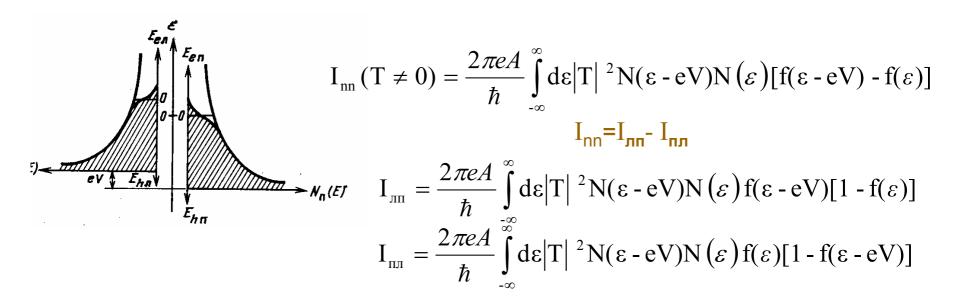




и электроно-подобное E₂

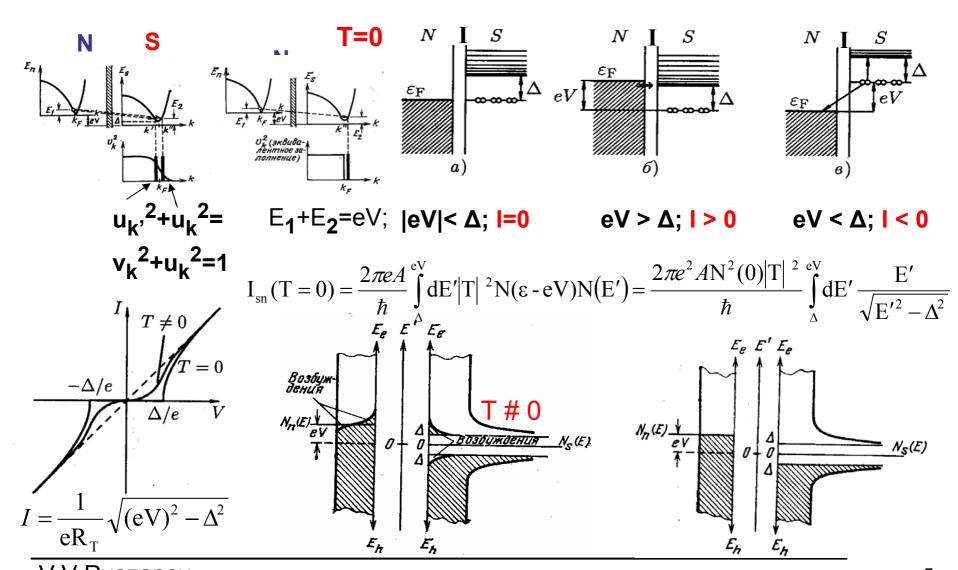
E₁+E₂=eV

Туннельный NIN-переход. Конечная температура

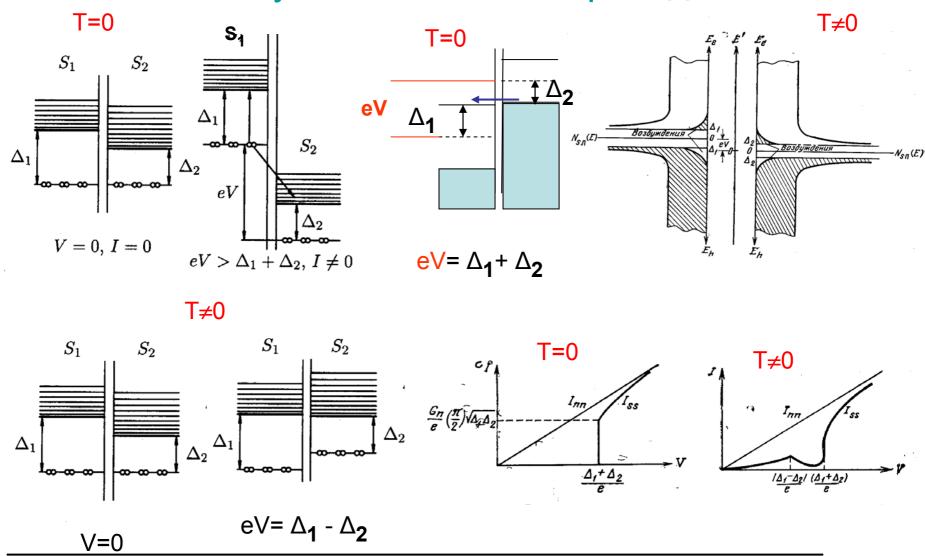


Вольт-амперная характеристика - линейна

Туннелирование между нормальным металлом и сверхпроводником. Туннельный NIS-переход.



Туннелирование между двумя сверхпроводниками. Туннельный SIS-переход.



V.V.Ryazanov

Кулоновская блокада в NIN переходе

Субмикронный туннельный переход с малой емкостью С.

Одноэлектронная кулоновская (зарядовая) энергия $E_C = e^2/(2C)$ велика.

Q -заряд, а $E_c = Q^2/(2C) = CV^2/2$ —энергия этого конденсатора.

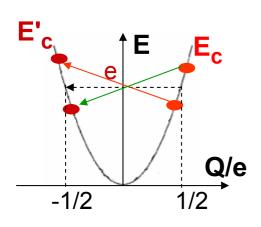
NIN

 $\sim 2 \text{ nm}$

Разряд конденсатора невыгоден для 0<Q<|e|/2 Q:



Кулоновская блокада туннелирования для **0<V<|e|/(2C)**, т.е. увеличение дифф. сопротивления вблизи малых смещений.





Квантовые флуктуации в NIN переходе

Ограничения на T и R при наблюдении блокады:

 E_{c} >kT (тепловые флуктуации), C<10⁻¹⁵ F,T>1 K $1/R_{T}$ + $1/R_{e}$ < $1/R_{Q}$ (квантовые флуктуации) R_{Q} =h/ e^{2} квантовое сопротивление

Квантовый распад зарядового состояния $E_c=e^2/(2C)$ происходит за счет виртуальных процессов: $\Delta E \Delta t \sim \hbar$, если $\Delta t < \hbar/E_c$; $\Delta t \sim RC$; $\partial t \sim RC$; через сам переход

$$\Delta t \sim RC > \frac{\hbar}{E_c} = \frac{2C\hbar}{e^2}$$

и через резистор источника тока

- условие отсутствия квантовых распадов

 $R > 2\hbar/e^2 \sim R_Q$

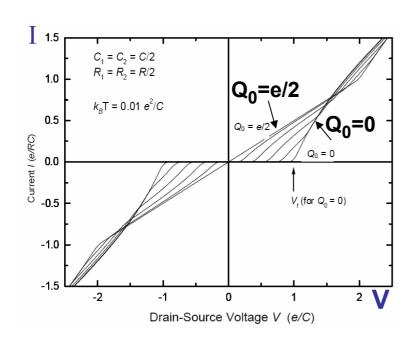
Одно-электронный бокс (островок) и "кулоновская лестница"

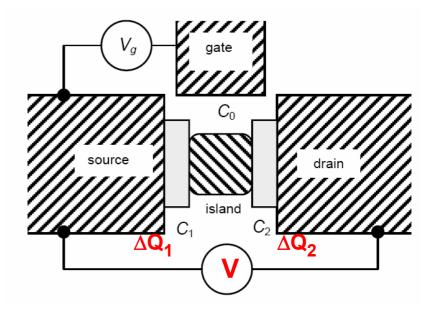
Нет непрерывного изменения заряда островка **Q** *при* Островок непрерывном изменении $V_q = Q_0/C_q$ затвора Зарядовый переход резервуар \mathbf{Q} меняется $\partial \mathbf{U} \mathbf{C} \mathbf{K} \mathbf{P} \mathbf{C} \mathbf{M} \mathbf{P} \mathbf{C} \mathbf{V}_{\mathbf{Q}} \cong \mathbf{Q} \mathbf{C}_{\Sigma}$) Затвор C_{Σ} - полная емкость островка (включая C_{α}) **Q**₀ - наведенный «внешний» заряд Найдем зависимость $Q(Q_0)$: Зарядовая энергия системы: $E=Q^2/(2C_{\Sigma})-Q_0^2/(2C_{\alpha})$ $\mathbf{E} = \mathbf{Q}^2/(2\mathbf{C}_{\Sigma}) - \mathbf{Q}\mathbf{Q}_0/(2\mathbf{C}_{\Sigma}) =$ $k_BT/E_c =$ $1/(2C_{\Sigma})(Q_{0}-Q)^{2}$ -const $Q_{0}^{2} = (Q_{0}-ne)^{2}/(2C_{\Sigma})$ const Q₀² $(Q_0-2e)^2-(Q_0-e)^2$ Average Charge n=0 / Q_0 **-1**-1

V.V.Ryazanov ...

Q₀=e(n+1/2)

Одно-электронный транзистор (SET)





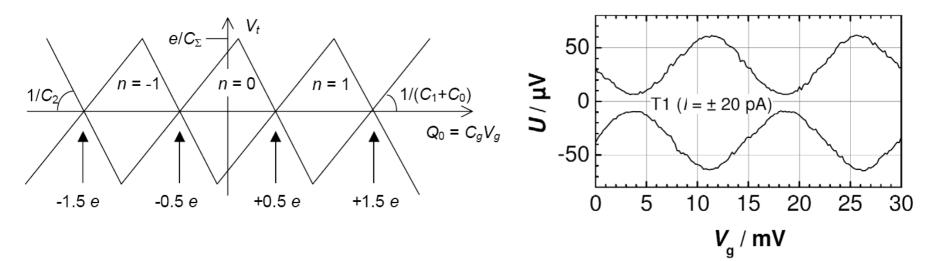
Энергия SET = энергия бокса + энергия источниканапряжения. Последняя:

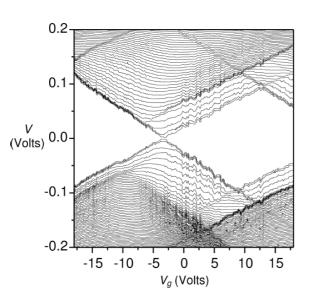
 $\Delta U_i = -en_i/C_{\Sigma}$ - потенциалы, наведенные зарядами справа и слева;

$$C_{\Sigma} = C_0 + C_1 + C_2 - полная емкость островка;$$

Энергия SET:
$$E = (C_0 V_g - ne)^2 / (2C_{\Sigma}) - eV(C_1 \Delta n_1 + C_2 \Delta n_2) / C_{\Sigma} - const;$$
 (n= $\Delta n_1 - \Delta n_2$)

Ромбическая ("diamond") характеристика



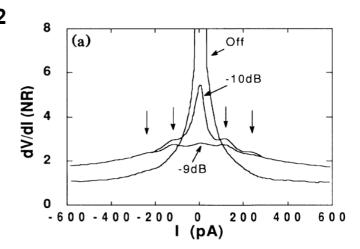


Электрометры

$$\sim 10^{-5} - 10^{-6} \text{ e/(Hz)}^{1/2}$$

Токовые ступени

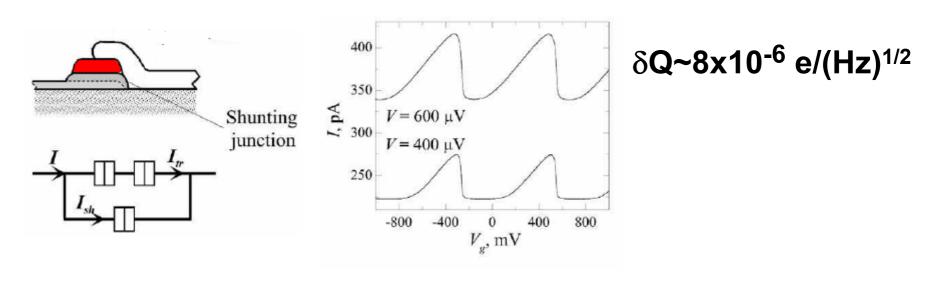
$$f = \frac{I}{e}.$$



Чувствительный SET электрометр

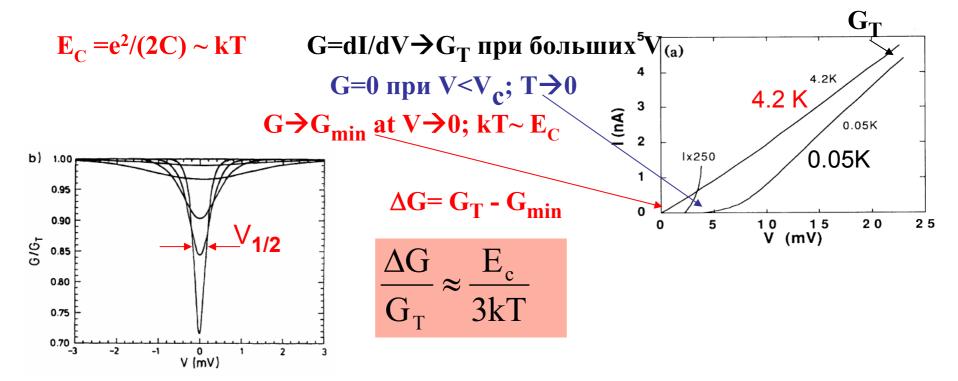
V.A. Krupenin, D.E. Presnov, A.B. Zorin and J. Niemeyer (ΜΓУ + PTB)

Основной источник зарядовых флуктуаций – диэлектрическая подложка



одноэлектронный бокс (островок) был полностью изолирован от подложки сверхпроводящим слоем для устранения зарядового шума

Термометр на кулоновской блокаде

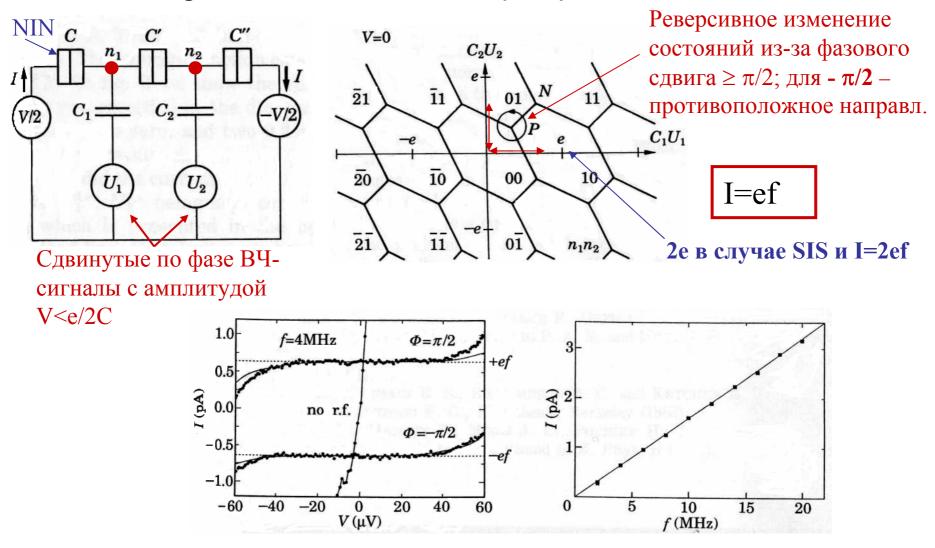


N – число туннельных переходов в цепочке

Pekola at al, PRL 73, 2903 (1994)

Одноэлектронный "насос"

Pothier, Lafarge, Urbina, Esteve, Devoret (1992)



Блоховские осцилляции в сверхпроводящем туннельном переходе

$$E = Q^2/(2C) + E_J(1-\cos\phi)$$

Из-за большой $E_c = Q^2/(2C)$ (квантовый предел):

- Квантованные уровни в ямах
- Туннелирование между ямами
- + трансляционная симметрия $\Psi(\phi) = \Psi(\phi + 2\pi)$

(подобно электронам в кристалле)

6 " ϕ -

пространстве

= зонный энергетический спектр

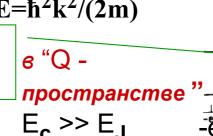
с Q вместо к

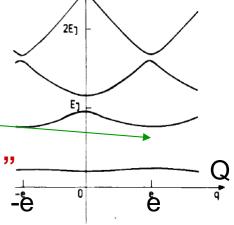
$$\Delta$$
Q Δ φ ~ 2e κακ Δ k Δ x ~1, i.e. Q← \Rightarrow 2ek C← \Rightarrow m

Закон дисперсии: $E = Q^2/(2C)$ подобно $E = \hbar^2 k^2/(2m)$

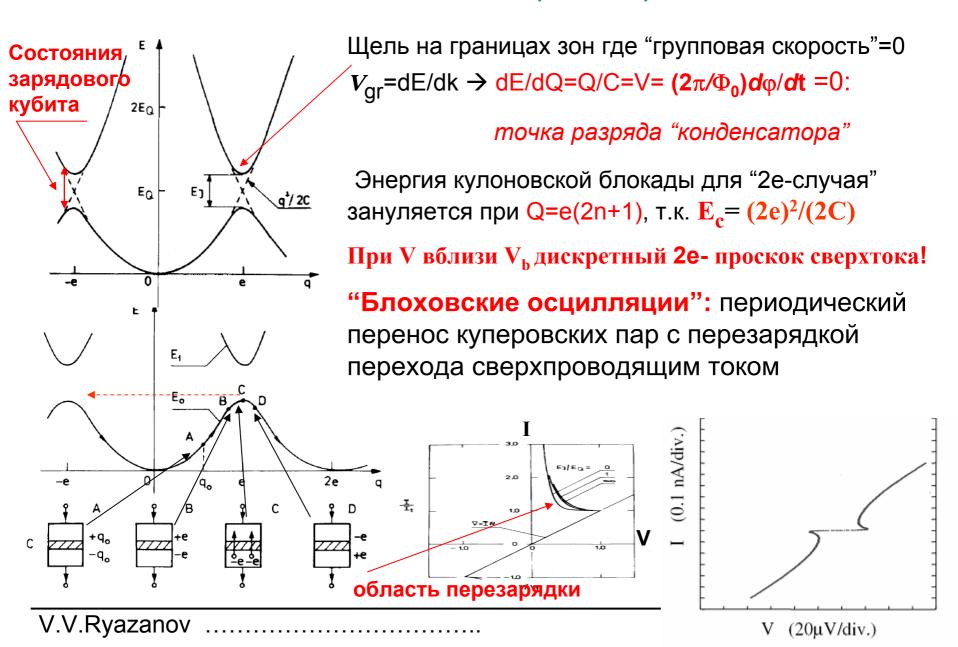
dE/dQ = 0

точка вырождения, подобная границе зоны Бриллюэна

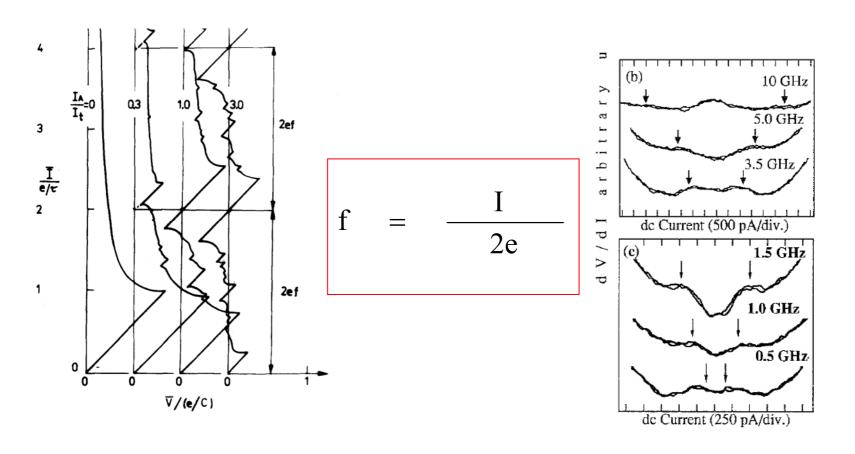




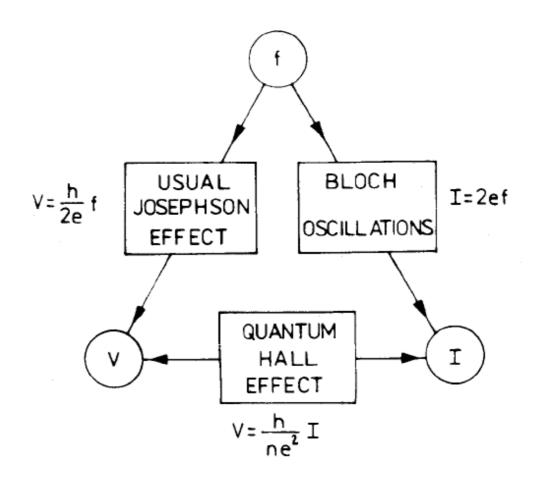
Блоховские осцилляции



"Блоховские ступени" на ВАХ

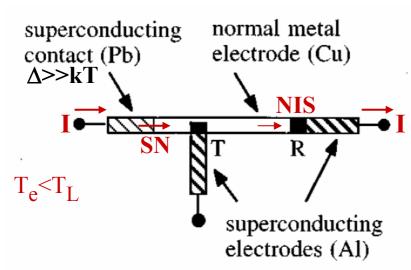


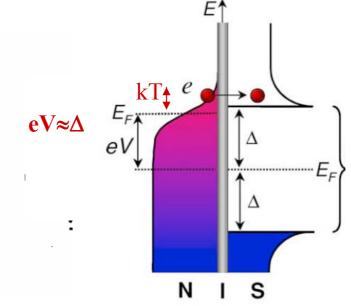
Квантовый метрологический треугольник



Электронный микрорефрижератор, основанный на туннельном NIS переходе







$$I = \frac{1}{eR} \int_{T}^{\infty} f_0(E - eV)[N_s(E)/N(0)] dE = \frac{1}{eR} \int_{T}^{\infty} \frac{1}{exp[(E - eV)/kT] + 1} \frac{E}{\sqrt{E^2 - \Delta^2}} dE$$

 R_T - туннельное сопротивл. NIS перехода в норм. сост.; $I \approx kT/(eR_T)$ at $eV \approx \Delta$

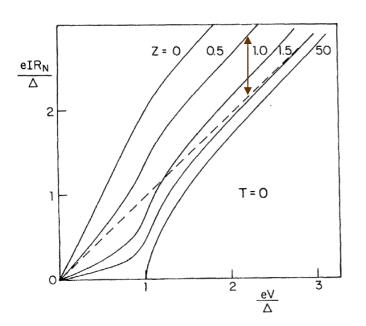
Переносимая тепловая мощность: $P_N = I(E-eV)/e$

$$P_{N} = \frac{1}{e^{2}R} \int_{\Delta}^{\infty} (E - eV) \frac{1}{\exp[(E - eV)/kT] + 1} \frac{E}{\sqrt{E^{2} - \Delta^{2}}} dE;$$

Максимальное охлаждение $P_{N,max}$ ≈ $(kT)^2/(e^2R_T)$ при eV ≈ Δ 1.5 pW при T=300 mK (охлаждение до 200 mK)

V.V.Ryazanov

SN-SIN теплопроводность



$$I_{NS}(\mathsf{E})\mathsf{dE} = I_{NN}(\mathsf{E}) \, \big|_{\, \mathbf{Z=0}} \, [\mathsf{1+A(E)-R}] \, \mathsf{dE}$$

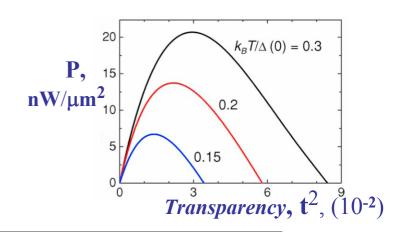
R - нормальное отражение

A(E)=1 — андреевское отражение

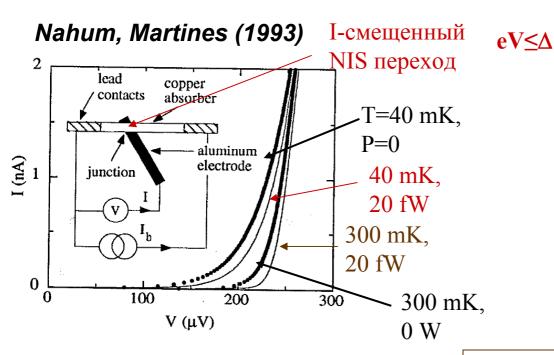
$$R = \frac{Z^{2}}{1 + Z^{2}}; R=0 \leftrightarrow Z=0: ballistic case$$

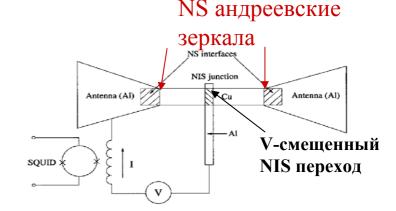
$$R=1 \leftrightarrow Z=\infty$$

Р – тепловой (квазичастичный) поток через NIS границу



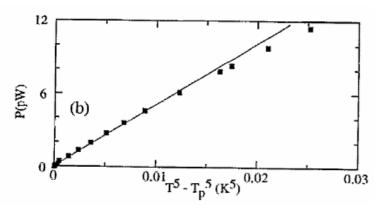
Микроболометр на горячих электронах





Теплоизолирование тонкопленочного нормального (медного) абсорбера осуществляется NS-переходами с высокой прозрачностью.

Эффект инфракрасного облучения $P \approx A(T_e^5 - T_{ph}^5)$



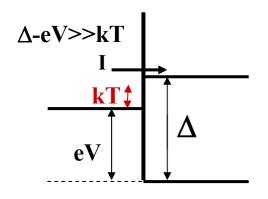
Теплопередача от электронов к фононам

Чувствительность к субмиллиметровому облучению лучше 10^{-17} W/(Hz) $^{1/2}$ при T=100 mK!

Чувствительный электронный термометр

Nahum, Martines (1993)

I- смещенный NIS термометр: Δ -eV>>kT;

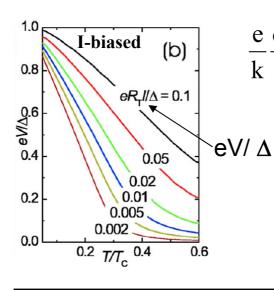


(охлаждающий эффект мал)

$$I \sim \frac{kT}{eR_T} \exp(-\frac{\Delta - eV}{kT});$$
 $\frac{eR_TI}{kT} \sim \exp(-\frac{\Delta - eV}{kT});$

Чувствительность dV/dT?

$$\frac{eR_{T}I}{k}\frac{d}{dT}\frac{1}{T} = \frac{d}{dT}\exp(-\frac{\Delta - eV}{kT}) = \exp(-\frac{\Delta - eV}{kT})(\frac{e}{kT}\frac{dV}{dT} - \frac{\Delta - eV}{kT^{2}});$$



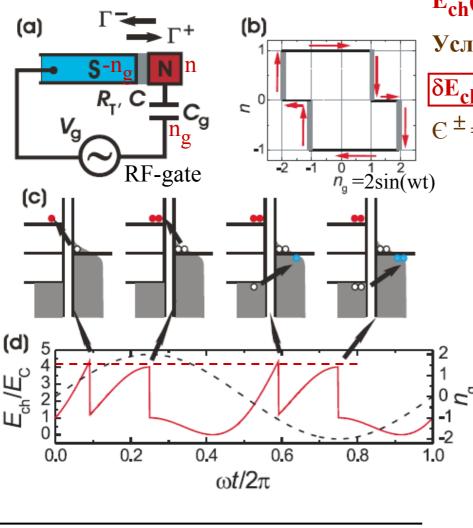
$$\frac{e}{k} \frac{dV}{dT} = \frac{\Delta - eV}{kT} - 1 \approx \frac{\Delta - eV}{kT} \qquad \partial n \Delta - eV >> kT;$$

dV/dT≈0.6 мкВ/мК *npu* 40 **мК**

С помощью сканирующего туннельного микроскопа можно измерять локальную электронную температуру

NIS одноэлектронный бокс

Pekola, Giazotto, Saira (PRL, 2007)



Зарядовая энергия N-островка:

$$E_{ch}(n, n_g) = E_C(n+n_g)^2$$
, $\partial e E_C = e^2/C_{\Sigma}$; $n_g = c_g V_g$;

Условие туннелирования:

$$\delta E_{ch}$$
= $\pm eV$ = $\pm \Delta$ = $4E_{C}$ за счет кулон. блокады $\in \pm = \delta E_{ch}/\Delta = \pm 2(E_{C}/\Delta)(n+n_g\pm 1/2)$

$$0-V_g=0; n_g=0; n=-1; E_{ch}/E_C=1$$

1-
$$V_g$$
=-1/ C_g ; n_g =-1; n =-1; E_{ch}/E_C =4≥△/ E_C

1a-
$$V_g$$
=-1/ C_g ; n_g =-1; n =0; E_{ch}/E_C =1

2-
$$V_g = -2/C_g$$
; $n_g = -2$; $n = 0$; $E_{ch}/E_C = 4$

2a-
$$V_g$$
=-2/ C_g ; n_g =-2; n =+1; E_{ch}/E_C =1

$$^{1}_{0} = ^{3} V_{g} = 1/C_{g}; n_{g} = 1; n = 1; E_{ch}/E_{C} = 4$$

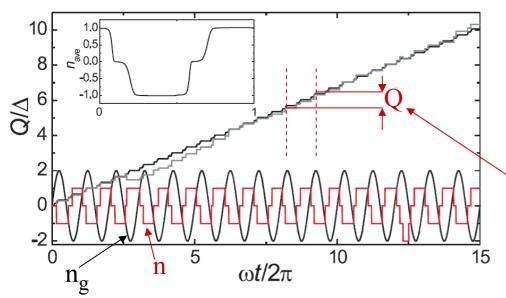
3a-
$$V_g = 1/C_g$$
; $n_g = 1$; $n = 0$; $E_{ch}/E_C = 1$

4 -
$$V_g = 2/C_g$$
; $n_g = 2$; $n = 0$; $E_{ch}/E_C = 4$

4a -
$$V_g = 2/C_g$$
; $n_g = 2$; $n = -1$; $E_{ch}/E_C = 1$

Радиочастотный одноэлектронный рефрижератор

Pekola, Giazotto, Saira (PRL, 2007)



Средняя энергия за акт туннелирования:

$$Q^{\pm} \approx \mp \left[\frac{kT}{2} + \Delta(1 + \epsilon^{\pm})\right]$$

$$\in \pm = \delta E_{ch}/\Delta = \pm 2(E_C/\Delta)(n + n_g \pm 1/2)$$

Энергия, удаляемая за один ВЧ-цикл:

$$Q=n_{\mathbf{t}}(Q^{-}-Q^{+})\sim n_{\mathbf{t}}kT,$$

 Γ де n_t —число туннельных актов за B H-цикл

 $kT/\Delta=0.05$; $\epsilon_C = E_C/\Delta=0.3$; $R_T=30~k\Omega$; f=10~MHz

Скорость охлаждения $\dot{Q} \sim f$ до $\tau_{e\text{-}e}^{-1} \sim 10^9$ Гц пока электронная система находится в квазиравновесии

